

ニッケルめっき関係薬品

| 品名 | 主用途 | 使用方法・条件 | 特徴 | 荷姿 |
|--|------------------------------------|---|---|-----------------|
| アイコー・ブライト プロセス (光沢ニッケル めっき) メイクアップ ブースター キャリアー ブースター NP-A | 建浴用光沢剤 一次光沢剤 二次光沢剤 ピット防止剤 | 建浴 メイクアップブースター 7.5~8mL/L キャリアー 15~30mL/L ブースター 1mL/L NP-A 2.5~5.0mL/L 補給 キャリアー: 6,000 - 26,000AH/L ブースター: 2,500 - 5,200AH/L NP-A 2.5~5.0mL/L | 静止及び回転浴に使用可能。 優れた光沢でしなやかな皮膜特性。 高いレベリング作用があります。 不純物、特に亜鉛に対して抑制効果 があります。 ニッケルめっき用ピット防止剤。 電流密度の高い浴、攪拌の弱い箇所 などに発生するピットを抑制する。 | 20 kg BIB 容器 |
| レベラー | ニッケルめっき 用レベリング剤 | 0.5~1.0mL/L | 優れた光沢、レベリング作用を有し、 鏡面皮膜が得られます。 短時間でのめっきに対して効果を 発揮する。 | 20 kg BIB 容器 |
| アイコー・NI-100 プロセス (回転用光沢 ニッケルめっき) アイコー・NI-100 アイコー・NI-103 アイコー・NI-105 | 補給用 建浴用 転換用 | 建浴 NI-103 40mL/L NP-A 2~8mL/L NI-105 転換時のみ適量 補給 NI-100 380~550mL/KAH | 一液補給タイプ、回転用光沢剤。 低電部の光沢、レベリングに優れ 短時間で均一な光沢を得ることが 出来る。 | 20kg BIB 容器 |